一种新型非线性调 Q 元件——LiF:F2 晶体

张贵芬 舒美冬 蔡希洁

(中国科学院上海光学精密机械研究所)

提 要

实验上首次发现一种新型非线性调 Q 元件---LiF:F2 晶体。它综合了晶体及染料调 Q 的优点,是--种理想的调 Q 及锁模元件。

一、引言

调 Q 和锁模是广泛应用的一项激光技术。就目前常使用的 KDP 类晶体及五甲川类染 料来说,都存在着各自的缺点。KDP 类晶体有易潮解的缺点,使用时要干燥密封。这样插 入腔内元件多,不但增加了腔内损耗,还会引起腔内的寄生振荡,并且工作时还要附加一套 高压供电系统及延迟触发系统,这给使用带来了困难。对五甲川类染料来说,虽然使用简 单,但长期使用稳定性差,通常使用几天就要更换,而且液体动态光学质量差,输出光束有较 大的畸变,特别在重复频率条件下使用时更为严重。

本文报导的 LiF:F₂ 饱和吸收晶体, 既具有染料那种使用简单的优点, 又具有 KDP 类 晶体那种长期稳定性好, 光学质量好的特点, 是一种有发展前途的新型饱和吸收材料。

二、晶体的制备和工作原理

经过辐照着色的 LiF 晶体是一种优质红外可调谐激光介质。它的最大特 点 是 可 以 在 室温下运转,调谐范围宽和输出谱线窄,我们曾用经过γ射线辐照的 LiF 晶体获得了 F₂ 及 F^{*} 色心的激光输出。并从实验得知,不同的辐照条件可以产生不同的色心。

图1给出了用 SP-700 分光光度计测得的各种辐照条件下 LiF 的吸收谱。曲线 (a) 是 纯 LiF 的吸收曲线,它从紫外到红外有着良好的透过性能。曲线(b)是用 10⁷ röntgen 辐照 后样品的吸收谱,吸收峰处在 4500 Å 附近,主要是 F 心和 F₂ 心的吸收。曲线(c)是用 10⁸ röntgen 辐照后样品的吸收谱。除去从 4000~5500 Å 几乎全吸收外,在 0.96 μ 处还出现一个强吸收峰,半宽度大约 1500 Å,很明显,它和 Nd⁸⁺ 的发射谱线相重迭。这是 F₂ 心的吸收 峰, F₂ 有四能级机构^{CL}。它在强光泵浦下可以出现饱和吸收,其作用类似染料。因此可以 用来实现调 Q 和锁模。

对一定厚度样品,可通过变化辐照剂量来实现改变晶体的透过率,这对应于改变染料的 浓度。图1曲线(d)是用3×10⁸röntgen辐照后样品的吸收谱,0.96 µ 处的峰明显增大,即

收稿日期: 1982年1月21日

F2 心浓度在增加。

根据吸收系数可以从Smukula方程^[33]估计出色 心的浓度。该公式为:

$$Nf = \frac{amc}{2e^3} \frac{n}{(n^3 + 2)^2} \alpha_{\max} W$$

 $\approx 1.29 \times 10^{17} \frac{n}{(n^2 + 2)^2} \alpha_{\max} W,$

式中N为色心浓度,f为振子强度,n为介质折射率, α_{max} 为最大吸收系数,W是以电子伏为单位的吸收半宽度、取 $f\sim0.5$, $W\sim0.2$ eV, $\alpha_{max}\sim1.1$,代入上式求得 $N\sim10^{16}/\text{cm}^3$,也就是说用 10⁸ rad 辐照后 F_2 心的浓度约为 10¹⁶/cm³。



- 图 1 不同辐照条件下LiF的吸收光谱曲线 (a) 纯 LiF; (b) 10⁷R; (c) 10⁸R; (d) 3×10⁸R;样品厚度 5 mm
 - Fig. 1 Absorption spectrum of LiF at different irradiation condition
 - (a) pure LiF; (b) 10⁷R; (c) 10⁸E;
 - (d) $3 \times 10^8 R$; sample thickness 5 mm

三、实验装置和结果

用经过γ射线辐照后的 LiF 晶体得到了调 Q 脉冲,并且观察到锁模脉冲序列。采用平 凸型不稳定腔结构,基本达到单横模输出。实验装置如图 2 所示。凸面镜曲率半径为100 cm, 镀 1.06 μ 全反射膜。前腔板为平行平板,由 8% 的菲涅耳 反射 提供 耦 合 反 馈,腔长 为 50 cm,放大倍率 *M*=3.8。输出球面波经准直透镜校成平面波后进行测量。



图 2 实验装置示意图 1-LiF:F₂晶体; 2-YAG:Nd³⁺棒; 3-F-P标准具; 4-485示波器; 5-炭斗; 6-准直透镜 Fig. 2 Schematic diagram of experimental apparatus 1-LiF:F₂ crystal; 2-YAG:Nd³⁺ rod; 3-F-P eatlon; 4-Tektronix 485 oscilloscope;

5-energy calorimeter; 6-collimation lens

实验结果和 KDP 晶体调 Q 及 BDN 染料调 Q 作了比较。

1. 输出能量的测量

实验在单次工作条件下进行,测量了输出和输入的关系,由于腔内插入元件少,所以从静态到动态转化效率较高,如图3所示。静态指腔内不放任何元件,即在自由振荡条件下工作,动态指插入调Q元件后的工作状态。图3的其它曲线是不同辐照剂量及样品厚度下的输出。可以看出,随着辐照剂量的增大,F2心浓度提高,振荡阈值也提高。但上升斜率变陡,说明"漂白"时的透过率比较高,BDN 染料的效果比较差。

2. 输出谱宽的测量

由于这种材料调Q的原理和染料相似,主要由非线性饱和吸收效应引起,所以也应具有



图 3 不同辐照条件下的输出能量 1—自由振荡; 2—10⁸R,3 cm; 3—3×10⁸R, 3 cm; 4—2×10⁸R,5 cm; 5—BDN 染料 Fig. 3 Output energy under different irradiation conditions 1—free oscillation; 2—10⁸R, 3 cm; 3—3×10⁸R, 3 cm; 4—2×10⁸R, 5 cm; 5—BDN dye 选择纵模的作用。为此测量了输出谱宽。图 4(a)为 KDP 晶体调 Q 的二次谐波的 F-P 干涉图,从图中可 以看出明显的多纵模结构,线宽大约为 0.2 Å。图 4(b)为 LiF:F₂ 晶体调 Q 的二次谐波 F-P 干涉图,虽曝光 6~7个脉冲,仍是单一的同心环结构。测得线宽约为 0.05 Å。图 4(c)为 BDN 染料调 Q 的二次谐波的 F-P 干涉图,和 LiF:F₂ 晶体一样,为单一的同心环 结构。这表明在选纵模方面,LiF:F₂ 晶体和 BDN 染 料有相同的性能。

2 券

3. 输出时间特性测量

用 485 示波器配以 S1018 PIN 强流二极管,测量 了 LiF:F₂ 晶体调 Q 的脉冲宽度如图 5(a) 所示,照片 是经过 10 个脉冲重迭曝光拍得的。半功率点之间 的 宽度约为 8~9 ns。同时测得该条件下的输出能量 在 35~40 mJ 之间,相应输出功率在 3~5 mW 之间。和 同台器件用 KDP 调 Q 的输出水平不相上下,图 5(b) 是 KDP 调 Q 脉冲波形,是用 7904 示波器配以同一强 流管拍摄的。测得半宽度为 8 ns,输出能量为 30 mJ。 脉冲包络线不平滑是由多纵模竞争引起的。LiF:F₂ 晶体调 Q 脉冲包络线平滑,这是由于选择纵模效应引 起的。

最后,用 5 mm 厚度的 LiF: F₂ 晶体进行了锁模现象观察,在 485 示波器上看到了规则的锁模脉冲序列,调制深度大于 90%,图 6 是从示波器上描下的锁模脉冲波形。



图 4 二次谐波的 F-P 干涉图 (a) KDP 晶体调 Q; (b) LiF:F₂ 晶体调 Q; (c) BDN 染料调 Q Fig. 4 F-P interference pattern of second harmonic wave (a) KDP crystal Q-switch; (b) LiF:F₂ crystal Q-switch; (c) BDN dye Q-switch

498





图 5

(a) LiF:F₂ 晶体调 Q 波形(20ns/div); (b) KDP 晶体调 Q 波形(半宽度 6ns)

Fig. 5

(a) wave shape of output laser at LiF: F_2^- crystal Q-switch (20 ns/div.);

(b) wave shape of output laser at KDP crystal Q-switch (half width 6 ns)



图 6 LiF:F₂ 锁模中的脉冲序列输出 Fig. 6 Pulse train output in LiF:F₂ lock-mode 关于 LiF: F₂ 晶体的稳定性问题,到目前为止使用近三个月,未见输出性能的变化。详细的性能研究 正在继续进行。

本实验所用的LiF晶体是由 上海光学仪器研究所范福昌同志提 供,深表感谢。

参考文献

[1] Ю. А. Гусеь и др; «Кван. Элек», 1978, 5, № 8, 1685.

[2] J. H. Schulman et al.; «Color Center in Solides», (Pergamon Press, 1962).

A new non-linear Q-switch element—LiF:F₂ crystal

ZHANG GUIFEN SHU MEIDONG AND CHAI XIJIE (Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Academia Sinica)

(Received 21 January 1982)

Abstract

A new non-linear Q-switch was discovered first in our experiment. It synthesizes advantage of crystal and dye Q-switch, and is one kind of ideal Q-switches and lock mode elements.

6期